Unehura JP 03-248337 Page 1 of 2

First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

L16: Entry 183 of 190

File: DWPI

Nov 6, 1991

DERWENT-ACC-NO: 1991-371834

DERWENT-WEEK: 199151

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical disc with intermediate layer - obtd. by forming film of silicon or silicon cpd. or metal oxide between polycarbonate resin and aluminium film

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

MITSUBISHI GAS CHEM CO INC

MITN

PRIORITY-DATA: 1990JP-0044071 (February 23, 1990)

Search ALL

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 03248337 A

November 6, 1991

000

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 03248337A

February 23, 1990

1990JP-0044071

INT-CL (IPC): B32B 9/00; G11B 7/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 03248337A

BASIC-ABSTRACT:

Disc is made by forming a mixed Si or a Si cpd and a metallic oxide between a polycarbonate resin base and an Al reflection film. Pref Si cpd is Si oxide. The metallic oxide is Ti oxide. The thickness of the film is 10-100 Angstroms. The film is made by laminating a Si cpd and oxide and a metallic oxide layer on the base respectively and continuously.

USE/ADVANTAGE - In the optical disc which has an intermediate layer, the adhesion of an Al film to a base is improved and corrosion is reduced. The vapour deposition of the intermediate layer can be produced cheaply and easily. @(3pp dwg.No.0/0)

TITLE-TERMS: OPTICAL DISC INTERMEDIATE LAYER OBTAIN FORMING FILM SILICON SILICON COMPOUND METAL OXIDE POLYCARBONATE RESIN ALUMINIUM FILM

DERWENT-CLASS: G06 L03 P73 T03 W04

CPI-CODES: G06-A; G06-A01; G06-B01; G06-C06; G06-D07; L03-G04B;

EPI-CODES: T03-B01; T03-N01; W04-C01;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1694U; 1966U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1991-160228 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1991-284447

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

L16: Entry 167 of 190

File: JPAB

Nov 6, 1991

PUB-NO: JP403248337A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03248337 A

TITLE: OPTICAL DISK

PUBN-DATE: November 6, 1991

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

UMEMURA, TOSHIKAZU ·

UENO, MASAO

OGAWA, NORIYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI GAS CHEM CO INC UENO MASAO

APPL-NO: JP02044071

APPL-DATE: February 23, 1990

US-CL-CURRENT: 385/123; 428/412 INT-CL (IPC): G11B 7/24; B32B 9/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide an improved adhesive property, decreased corrosiveness and prolonged life by forming a film composed of silicon or silicon compd. and metal oxide between a polycarbonate resin substrate and an Al reflecting film.

CONSTITUTION: The film composed of the silicon or silicon compd. and the metal oxide is provided between the polycarbonate resin substrate and the Al reflecting film. The mixed film composed of the silicon comped. and the metal oxide forming an intermediate layer between the vapor deposited aluminum film and the substrate is formed by successively forming the silicon or silicon compd. layer, the mixed layer composed of the silicon or silicon compd. and the metal oxide and the metal oxide layer on the polycarbonate resin substrate. The improved adhesive property and corrosion resistance are obtd. in this way.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO&Japio

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

⑩ 日本 国 特 許 庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-248337

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)11月6日

G 11 B 7/24 B 32 B 9/00 В 7215-5D 7639-4F

> 審査請求 未請求 請求項の数 5 (全3頁)

60発明の名称

光デイスク

②)特 顧 平2-44071

顧 平2(1990)2月23日 22出

明 梅村 個発 者

俊 和 大阪府豊中市神州町2丁目12番地 三菱瓦斯化学株式会社

大阪工場内

@発 明 上 野 者

征 夫 三重県度会郡小俣町7895

- 311 典 廖 個発 明 者 小

大阪府豊中市神州町2丁目12番地 三菱瓦斯化学株式会社

大阪工場内

三菱瓦斯化学株式会社 创出 願 人

征夫

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

顋 の出 野 三重県度会郡小俣町7895

個代 理 人 弁理士 小堀 貞文

- 1. 発明の名称 光ディスク.
- 2. 特許請求の範囲
- 1 ポリカーボネート樹脂基盤とA L 反射膜との 間に、ケイ素或いはケイ素化合物と金属酸化物と の混合膜が形成された光ディスク.
- 2 該ケイ素或いはケイ素化合物がケイ素又は酸 化ケイ器である請求項1記載の光ディスク.
- 3 該金属酸化物が酸化チタンである請求項1記 載の光ディスク.
- 4 核混合膜の厚さが 10A~100 Aである請求 項1記載の光ディスク.
 - 5 該混合膜が基盤からA L 反射膜へと連続的に ケイ素化合物層、ケイ素化合物と金属酸化物との 混合層、金属酸化物層の順で移行するように形成 されたものである請求項4記載の光ディスク.
 - 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、長期信頼性に極めて優れたAL反射

膜を有する光ディスクに関するものである。

[従来の技術およびその課題]

デジタルオーディオディスク、光学式ビデオデ ィスク、CD-ROMが再生専用型光ディスクと して広く用いられている。

これらの光ディスクは、通常、情報を書き込ん だ透明樹脂基板に金属反射膜、その保護層を形成 した構成であり、金属反射膜は通常、アルミニウ ム(Al)をスパッタリングや蒸着などにより、 また、保護層は紫外線硬化型樹脂を主に用いて形 成されている。

ところで、再生専用型光ディスクは市販される ようになってから数年を経、これら市販品の一部 のAℓ反射膜の反射率低下やピンホールの増加な どが見られる。また、デジタルオーディオディス クは車載されるようになり、より過酷な条件下で の使用も増えつつある。

その結果、このような長期或いは過酷環境下で の使用においても劣化の実質的にない光ディスク が求められるように成って来ている。

A ℓ 反射膜の腐食は、主に基板樹脂側から浸透して来た水、樹脂中に含まれる遊離塩素などによって、A ℓ が水酸化物、酸化物、塩化物などに変化することによるものであり、また、基盤とA ℓ 反射膜との密着力が低下すると、この間隙に水などが拡散浸透し易くなり、腐食を促進する。

樹脂と金属との密着力は通常弱い。しかし光ディスクの場合、密着力改善のための表面粗化処理などは出来ないものである。そこで解決策としては、腐食性の低い金(Au)などを用いる方法、水透過性の低い基盤を選択する方法などが提案されているが、いずれの方法もコスト、量産性の点に課題があるものであった。

[課題を解決するための手段]

本発明者らは、この解決策について鋭意検討した結果、アンダーコート層を形成する方法を光ディスクに応用することによりこの問題が大幅に解決されることを見出し、本発明を完成させた。

すなわち、本発明は、ポリカーボネート樹脂基 盤とA & 反射膜との間に、ケイ素或いはケイ素化

物との混合膜とは、ポリカーボネート樹脂基盤上に、ケイ素或いはケイ素化合物層、ケイ素或いはケイ素化合物層、ケイ素或いはケイ素化合物との混合層、金属酸化物圏と順次形成したものである。その形状が特に深さを考慮し、その形状が実質的に変化しない範囲とすることが好恵である。又、ケイ素或いはケイ素化合物としてはケイ素又は酸化ケイ素が好ましく、金属酸化物としては酸化チャンが好適である。

この中間層の蒸着膜は、通常、真空蒸着装置中にケイ素或いはケイ素化合物と金属酸化物の蒸発部とを設け、基盤をセットし、まず、ケイ素或いはケイ素化合物と金属酸化物の蒸発源を加熱して融点の低いケイ素或いはケイ素化合物を蒸着し、ついで温度を上げてケイ素或いはケイ素化合物と全属酸化物とを同時に蒸着し、ケイ素或いはケイ素化合物の蒸発終了後も金属酸化物が残存するようにして金属酸化物を蒸着することによって形成する。この中間層の蒸着膜は

合物と金属酸化物との混合膜が形成された光ディスクであり、該ケイ素取いはケイ素化合物がケイ素又は酸化ケイ素であること、該金属酸化物が酸化チタンであることであり、さらに該混合膜が基盤からA&反射膜へと連続的にケイ素化合物層、ケイ素化合物と金属酸化物との混合層、金属酸化物との個で移行するように形成されたものであることからなる光ディスクである。

以下、本発明の構成について説明する。

本発明のポリカーポネート樹脂基盤とは、光ディスク基盤用として用いられ、予めピットなどの情報が刻まれたものであり、特に限定はなく、ホモー、コーポリカーポネートは無論、グラフトーポリカーポネートなどであってもよい。

本発明の蒸着に用いるA l は純度99%以上のものを用い反射率及び経済性から厚さ 500 A ~ 2000 A となるようにするのが好ましい。

本発明の上記したアルミニウム蒸着膜と基盤と の間に中間層を形成するケイ素化合物と金属酸化

一例を挙げれば、ケイ素化合物として酸化ケイ素を、金属酸化物として酸化チタンを用い、ポリカーポネート基盤関から順次、酸化ケイ素層、酸化ケイ素と酸化チタンとの混合層、酸化チタン層とする。

ついで、A L の蒸発部を加熱してA L を蒸着することにより所望の蒸着を完了する。この後、蒸着膜の保護層を形成して本発明の光ディスクを得る。

[実施例]

以下、実施例および比較例によって具体的に説明する。

実施例 1

タングステン (W) 製の蒸着源を 2 極持つ真空 蒸着装置 (真空槽、直径 650mm、高さ 750mm)を用い、蒸発源の一方に 0.2g の純度 99%酸化ケイ 楽と 0.1g の純度 99%酸化チタンを、他方に 3g の純度 99.99%の A & を乗せ、直径 13 cmのポリカーボネート樹脂製光ディスク基盤をセットし、真空度 2×10-4 torr になるまで真空化した。

まず、酸化ケイ素と酸化チタンとを乗せた蒸発源を加熱し、 1,200℃で融点の低い酸化ケイ素を蒸発を開始し、1,500 ℃に上げて酸化ケイ素と酸化チタンとを同時に蒸発させ、先に酸化ケイ素が無くなり、ついで残りの酸化チタンを蒸発させることによりアンダーコート層を形成した。次に、A ℓ を乗せた蒸発源を 700℃に加熱して A ℓ を蒸発させることにより蒸着を完了した。

蒸着膜を形成した基盤を取り出し、市販のコンパクトディスク用紫外線硬化塗料をA & 膜上にスピンコート法により塗布し、硬化させて光ディスクとした。

この光ディスクの膜厚は、膜厚計による測定並びに計算から A ℓ 膜約 1.500 Å、アンダーコート層約 50 Å であった。

この光ディスクの性能を、下記した密着性(ポリカーボネート基盤とA & 膜との間)と耐腐食性の試験を行うことにより評価した結果を第1表および第2表に示した。

·密着性試験.

コート層を形成する他は全く同様にした結果を第 1 表および第2 表に示した。

第1表(密着性)

	密着性	(%)	
	初期 (0 hr)	24 hrs後	
実施例1	100.0	8 6. 5	
比較例 1 比較例 2	1.3 84.0	0. 0 5.0.0	

第2表 (腐食性)

为 C 及 \				
457 YE 714 199	腐食性 (%)			
経過時間 (hrs)	実施例1	比較例1	比較例2	
0 2 4 4 8 7 2 1 0 0 1 5 0	0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0	0. 0 0. 0 0. 2 5. 4 8. 8 12. 9	0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 1 5. 8	
500	0.0	_	 	

[発明の作用および効果]

以上、発明の詳細な説明、実施例、比較例から明らかなように、本発明の基盤とA L 膜との間にケイ素或いはケイ素化合物と金属酸化物との膜を

光ディスクを、温度80℃、相対湿度85%の雰囲 気下で24時間放置後、セロハンテープによる碁盤 目ピーリングテストを行い、次式に基づいて評価 した。

·耐腐食性試験.

光ディスクを、温度80℃、相対湿度85%の雰囲 気下で 500時間まで所定の時間毎に光線透過率を 測定し、次式に基づいて評価した。

比較例 1

実施例1において、酸化ケイ素と酸化チタンと を用いたアンダーコート層の蒸着を行わない他は 全く同様にした結果を第1表および第2表に示し た。

比較例 2

実施例1において、酸化ケイ素と酸化チタンの 量を1/10として蒸着を行い、5人のアンダー

有する光ディスクは、A & 膜の基板への密着性を 向上させると共に腐食性が大幅に減少し、大幅に 寿命の長いものとなる。

しかも、本発明のこの中間層の蒸着法は、コストが比較的安価で容易に量産化可能であることから、再生専用型光ディスクの製造に好適に使用可能なものである。

代理人 弁理士(9070) 小堀 貞文